K6-18

積層セラミック磁気回路を用いた MEMS ブラシレスモータの開発

Development of MEMS Brushless Motor Using a Multilayer Ceramic Magnetic Circuit

○前角和明¹, 鈴木啓太¹, 横関裕司¹,遠藤弘彬¹, 高藤美泉¹, 齊藤健¹, 内木場文男¹

Abstract: In this paper, we propose a magnetic motor using a multilayer ceramic technology for a magnetic circuit. The magnetic motor has problem that the magnetic circuit of the three-dimensional structure is difficult to miniaturize. Therefore, many researchers have used the spiral pattern coil for the miniature magnetic motor. However, the spiral pattern coil requires is difficult to miniaturize. In this study, the multilayer ceramic technology that are used for the miniature electric components are applied for the miniature magnetic circuit. This technology can realize the miniature three-dimensional structure coil. The size of the magnetic motor is 11mm, 11mm and 7.48mm, respectively.

1. はじめに

半導体製造プロセスを応用した Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) 技術の発展に伴い、機器の 小型化,特にアクチュエータの小型化が進められてい る.MEMS 技術を用いたアクチュエータとして.平面的 な構造をもつ静電モータが多く研究されているが[1] しかし,静電モータは高電圧消費であることに加え単 体での発生トルクが小さいといった問題がある.出力 効率が良く汎用性において優れているアクチュエータ として,電磁モータが一般的である.電磁モータはマク ロなサイズにおいて一般的に使用されているが,高性 能化の為に立体的な磁気回路を用いることから MEMS 技術を用いた小型化が困難であるという問題がある. そのため、平面的なスパイラル構造の磁気回路を用い た電磁モータの研究がされている[2]、スパイラル構造 の磁気回路は MEMS 技術でも形成可能であるが,配線 パターンが径方向に延びるため効率が悪い.小型で高 性能な電磁アクチュエータにはヘリカル構造をもつ磁 気回路が必要である.

小型のヘリカルコイルを形成する技術として積層 セラミック技術がある.積層セラミック技術は小型電 子部品を作製する技術であり,多くの小型機器の回路 基板に用いられている.また積層セラミック技術は,セ ラミック材料に磁性材料を用いることで内部にコアを 持つ小型磁気回路を得ることができる.

本研究では積層セラミックコイルを用いた小型磁気回路と MEMS 技術により小型ブラシレスモータを作製し回転実験を行ったので報告する.

2. MEMS ブラシレスモータの設計

図1に考案した MEMS ロータリーアクチュエータの 模式図を示す.モータの駆動方式は電磁式とし,摩擦を 最小限にする為に三相交流を用いたブラシレスモータ とした.また回転子の極数は2極,磁気回路の個数は6スロットとし,低背化のためにアキシャルギャップ型として設計した.回転子および構造躯体は MEMS 技術を用いて作製,小型磁気回路は積層セラミック技術を用いて作製する.MEMS ブラシレスモータの外形寸法は縦11 mm,幅11 mm,高さ7mmとして設計した.また,回転子として外径8mm,内径2mm,厚さ0.5mm,ネオジム磁石を用いた.磁気回路は三角形で単相の2つのコイルを対向して対になるように直列で接続し,60°ずらして6つ配置することで三相交流型となるように設計した.

構造躯体は,回転子固定上層,回転子固定中層,回転子固定下層,磁気回路固定層の全4種類で構成した.回転子固定中層は800μmの部品を5層重ね,回転子と磁気回路の隙間が500μmとなるように配置した.

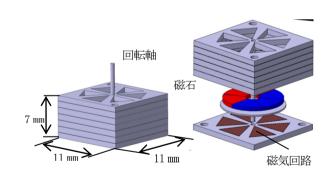


図1 MEMS ロータリーアクチュエータの模式図

3. 積層セラミック磁気回路

図 2 に積層セラミック磁気回路の模式図を示す.磁気 回路の形状は作製の容易さとコイルの断面積から 3 角 形のものを設計したコイルパターンは1層につき 15/16 回巻を形成し,コイル層と電極層を合わせて全 33 層を 積層することで 30 回巻のコイルとして設計した.引き 出し線は導電性ペーストにより磁気回路の側面に塗布 することでコイルの下より取り出せるように設計した.

 $1: Department\ of\ Precision\ Machinery\ Engineering,\ CST., Nihon-U.$

またセラミック材料として透磁率 900 の低温同時焼成フェライトを用いることで磁束を取り込みやすい設計とした.

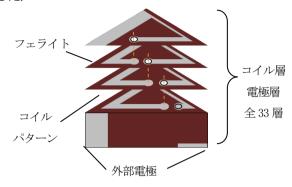


図2 積層セラミック磁気回路の模式図

4. MEMS ブラシレスモータの評価

作製した MEMS ブラシレスモータを図 3 に示す.回転子の外径寸法が 8.59mm,回転子固定中層の内径が10mmであり,各部品の寸法誤差は±10μm以内であった.よって回転子と躯体の隙間は十分であり,回転の妨げにならないと考えられる.また回転子固定上層の軸孔の寸法は 619μm であり,使用した軸の直径寸法は600μm であった.よって軸との隙間は19μmの隙間バメとなった.また磁気回路と回転子の隙間は500μm であるため,回転子が磁気回路に接触することなく回転する事ができるといえる.

積層セラミック技術を用いて作製した磁気回路を図4 に示す.磁気回路は焼成後平均して底辺約3.45mm,高さ約3.52mm,厚み約1.460mmの形状を得た.また,反りは平均して約12μmであり,最大約19μmであった.MEMSパーツと組み合わせた結果,ブラシレスモータの寸法は11mm×1.48mmとなった.

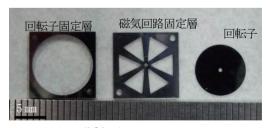


図3 作製したシリコンパーツ

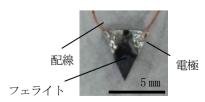


図4 作製した積層セラミック磁気回路

図 5 に作製した MEMS ブラシレスモータの 0.03 秒 ごと回転動作について示す.作製した MEMS モータの

回転数は印加電圧0.42V,電流0.84Aの時 480rpmであった.

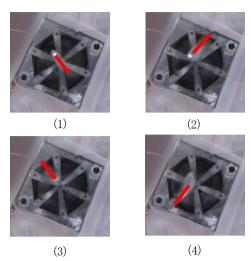


図 5 作製した MEMS ブラシレスモータの回転動作

5. 考察

回転実験の際 500rpm 以上の回転ではモータの同期が取れず回転が止まってしまう事があった.原因として磁気回路のインダクタンスに個体差がある為回転が不安定である点,軸孔とのクリアランスが大きすぎる為軸が偏心してしまった点が考えられる.より高速での回転を実現するためにホール素子を用いたドライブ回路の作製,および軸の偏心を軽減するための軸受け機構が必要であると考えられる.

6. 結論

積層セラミック技術と MEMS 技術により 11mm×11mm×7.48mmの MEMS ブラシレスモータを作製した.積層セラミック技術を用いることで3ミリ角の磁気回路を実現した.また,作製したモータは三相交流により消費電流が0.84Aのとき回転数480rpmで駆動可能であった.

参考文献

[1]Y-C. Tai, et al., :"IC-Processed Micro-Motors: Design, Technology, and Testing," Proc. of Micro Electro Mechanical Systems 1989, pp. 1-6, 1989

[2]S. Merzaghi, et al., :"Development of a Hybrid MEMS BLDC Micromotor," IEEE Transactions on Industry Applications, Vol. 47, No. 1, pp. 3-11, 2011